(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—14550

⑤ Int. Cl.³
 C 08 L 75/04
 C 08 G 18/61

// D 21 H 1/40

識別記号 庁内整理番号 7342-4 J

7342—4 J 7016—4 J 7107—4 L ❸公開 昭和56年(1981)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

纽工程剝離紙用樹脂組成物

②特 願 昭54-89149

②出 願 昭54(1979)7月13日

⑩発 明 者 高見沢稔

安中市磯部 3-17-3

⑪発 明 者 篠原紀夫

安中市磯部 3-19-1

@発 明 者 山本靖

高崎市八幡町992-4

⑫発 明 者 谷野助

徳島県板野郡藍住町奥野字前川

(番地なし)

@発 明 者 高野清志

徳島市北田宮3-7-30

⑩発 明 者 森文明

阿南市新野町常政64

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6

番1号

⑪出 願 人 徳島精油株式会社

徳島市北田宮三丁目8番40号

個代 理 人 弁理士 山本亮一

明 細 書

1. 発明の名称

工程制雕紙用樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

1. (f) 1 分子中のけい素原子に結合した有機基の 1 5 ~ 5 0 モル%がフェニル基であり、かつ 残りの有機基のうち少なくとも 1 個は式 HO-R~(8)_a -R-

(式中のRは二価炭化水素基を表し、aは 0 または1である)で示されるヒドロキレ基量 換有機基であるオルガノポリシロキサンで変 性してなるシリコーン変性アクリル樹脂

100重量部、

および

(ロ) ポリイソシアネート化合物

5~450重量部、

からなる工程剝離紙用樹脂組成物。

- 1 -

3. 発明の詳細な説明

本発明は工程剣雕紙用樹脂組成物に関するものであり、より具体的にはウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、アミノ酸樹脂などからキャステイング法などにより、合成皮革を製造する際に使用される工程紙用剣雕刺組成物で、工程剣聡剌としての一般的品質はもちろん剣離性、特に高温での剣魔性、光沢などにすぐれた新規な剣雕刺組成物に関するものである。

従来、工程紙の表面を離型性(州郡性) にする ための樹脂組成物としては、ポリプロピレン系。 マミノアルキド樹脂系、シリコーン系の3種が代 表的なものとして知られている。しかしながら、 ポリプロピレン系のものは、くり返し使用された 場合の側離性の持久性にはすぐれているが、比較 的高温での使用には限界があり、この場合に 射離 面が傷つき易く、またエナメル(神光沢) タイプ の製品(合成皮革等)が得られないなどの難点を 有している。

- 2 **-**

特開昭56~ 14550(2)

何 ポリイソシアネート化合物

5~450萬帶部、

からなるものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明で使用される们成分はシリコーン変性アクリル樹脂であるが、この変性に便用するシリコーンは、1分子中のけい素原子に結合した有機基の15~50モル%がフェニル基であり、かつ残りの有機基のうち少なくとも1個は式

(Rおよびaは前記のとおり)で示されるヒドロキレ蒸度換有機基であるオルガノボリシロキサンであることが必要とされるが残余の有機基はメチル基、エチル基、オクチル基等のアルキル基、ハロゲン、レアノ基等で構換されたアルキル基などのいずれでもよい。

このオルガノポリレロキサンの分子構造は、前 記したように耐熱性にすぐれており、良好な光沢

- 4 -

他方、アミノアルキド樹脂系のものは光沢にす ぐれている反面劇難性に乏しく、またシリコーン 系のものは剝離性の点ではすぐれているが、光沢 が悪いためエナメルタイプの合成皮革用には不向 きであるなどの舞点を有している。

(1) 1分子中のけい素原子に結合した有機基の15~50モル%がフェニル基であり、かつ残りの有機基のうち少なくとも1個は式

(式中のRは二価炭化水素基を表し、aは0または1である)で示されるヒドロキシ基置換有 機基であるオルガノポリシロキサンで変性して なるシリコーン変性アクリル樹脂 100重量郎、および

- 3 -

を有し、制能性のよい工程制能紙を得るという本 発明の目的ないし効果が達成される限り、直鎖状 構造のもののほか、分枝鏡状構造(三次元標造) のいずれでもよいが、アクリル樹脂との相応性に 比較的すぐれているものが望ましい。分子模造の 好ましい具体例をあげれば次のとおりである。

$$R_{\frac{1}{2}}^{1} \text{SiO} \longrightarrow \begin{pmatrix} Me \\ i \\ i \\ R^{1} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} Ph \\ i \\ SiO \\ Ph \end{pmatrix}_{n} \text{SiR}_{\frac{1}{2}} \dots \dots (1)$$

上記 式において Me はメチル蒸、Ph はフェニル 薬を示し、m, nは正の整数で、m+nは30~ 1000より望ましくは50~200である。 R¹ は有機基を示すがそのうち少なくとも1個は 前記した式(I)で示されるヒドロキン基置換有機馬 であり、かつ全有機基中フェニル基は15~50 モル%である。R¹ のさらに残りの悪はメチル基、 エチル基、オクチル基等のアルキル基、ハロゲン、 シアノ馬等で置換されたアルキル基などのいずれ TAIN

本発明においてオルガノポリシロキサン中のフェニル蒸量が15~50モル%とされ、かつ扱りの有機基のうち少なくとも1個が耐配式(II)で示されるヒドロキシ蒸度機有機基とされる理由は、このようなオルガノポリシロキサンを使用することにより、糾難性、光沢、合成皮革用抑脂に対するはじきなどの性能を満足することができるからである。

前記(I)式のヒドロキレ基関操有機系中のRは二価 校化水素系、aは 0 または 1 を示し、このような有機基としては $-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_{0}-S-(CH_2)_{0}-($ bは 1 または 2 、cは 2 または 3)が例示される。

上記オルガノポリシロキサンを使用して、 (1) 成分であるシリコーン変性アクリル樹脂を得る方法としては、主に(1) アクリル樹脂を得る通常の合成反応すなわちな、 ター不飽和酸もしくはそのエス

- 6 -

特開昭56- 14550(3)

テル等のモノマーを重合反応させる際に前記オルガノポリシロキサンを同時に反応させる方法。(2) あらかじめ合成された一般のアクリル根脂に、オルガノポリシロキサンを反応させる方法の 2 通りがある。

(1)の方法において使用されるα, β-不飽和酸 およびそれらのエステルとしては、アクリル酸、メタクリル酸およびそれらのメチル、エチル、ブチル、2-エチルヘキレル、ステアリル、2-ヒドロキレエテル、3-ヒドロキレプロビルエステル、さらにはアリルアルコール、N-メチロール のメタクリルアミドやアクリルアミドなどが例示される。

また、上記単骨体の使用にあたつて適宜使用されるコモノマーとしてはマレイン酸、フマル酸、イタコン酸、スチレン、αーメチルスチレン、ローエチルスチレン、メタクリル酸グリンジル、アクリル酸グリンジル、酢酸ビニル、プロビオン酸

- 7 -

オルガノポリレロキサンの使用者は、前記(1)の 方法の場合と同様に最終的に得られるレリコーン 変性アクリル樹脂同型分に対して 0.1 ~5 0 直骨 %好ましくは 1 ~ 4 0 重骨%となるようにすることが望ましい。

なお、(2)の方法を実施する場合にアミノ樹脂などを少量の割合で併用することは差支えない。

つぎに、何成分であるポリイソレアネート化合物としては、トリレンジイソシアネート、4,4'ージフェニルメタンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどが、そのままあるいは混合して使用しても発支えないが、事性や貯蔵安定性などの点から、たとえばデスモジュールTT、デスモジュールL、デスモジュールN、デスモジュールIL、デスモジュールHL(以上バイエル社製、商品名)などのジイソシアネートの多価アルコールアダクト体、シイソシアネートの2番体あるいは東合体などを

ビニルなどが例示される。

反応はアクリル樹脂を合成する一般的方法によればよく、反応温度は、通常、30~150℃好ましくは100~150℃とすればよい。

オルガノポリレロキサンの使用者は最終的に得られるシリコーン変性アクリル樹脂固型分に対して 0.1~50 重量% 好ましくは 1~40 重量% となるように使用することが望ましい。.

つぎに、(2)の方法は合成された一般のアクリル 樹脂に、オルガノポリシロキサンを反応させるこ とにより行われるが、この際に使用されるアクリ ル樹脂としては従来公知とされているいずれのも のでもよい。

反応温度は60~150℃好ましくは100~
150℃とすることがよく、反応の進行は粘度、
ヒドロキレル価を随時に測定することにより確認
することができる。したがつて反応はこれらの値
が所望の値になるまで続ければよい。

- 8 -

用いる方が好ましい。

(们成分と何成分の配合割合は、(们成分の100 重量部あたり、何成分を5~450重量部とする ことが望ましく、この範囲外では目的とするすぐ れた性能を有する工程剝離紙を得ることができな

なお、本発明の工程制羅紙用樹脂組成物には、 必要に応じ通常のアルキド樹脂、アクリル樹脂、 シリコーン変性アルキド樹脂等を配合することは 差支えない。

本発明の樹脂組成物は、清常、溶剤溶液とされていることがその使用上便利であり、このために使用される溶剤としては(()成分や())成分と反応性を有しないものであればよく、たとえばベンゼン、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、アセトン、テトラヒドロフランなどの1種または2種以上の混合物が使用される。使用 は通常樹脂固型分が10~60%の範囲となるようにすればよ

_ 0 ~

特別昭56- 14550(4)

ل، ه

以上の方法で得られた樹脂組成物はコート紙に 塗布し、130~200℃で加熱硬化させること により剝離性にすぐれた光沢面を有する工程紙が 得られる。

また、本発明によつて得られる剝離剤は密膜も 強く、反復剝離性にもすぐれており、エナメルタ イプからつや消し剤を配合したつや消しタイプま で全てに適用可能な新規剝離剤組成物である。

つきに、本発明の具体的実施例をあげる。 合成例 1

〔オルガノポリシロキサンの合成〕

分子館両末端がジメチルピニルシロキシ基で封

-11-

リシロキサンが 7 0 5 8 得られた。 合成例 2

〔オルガノポリシロキサンの合成〕

分子館両末端が ジメチルビニル シロキ シ 基で 封 館され、主籍が ジメチル シロキ サン単位 7 5 モル %と ジフエニル シロキ サン単位 2 5 モル % から 構 成されて な 粘度 1 0 0 0 センチポイズ (25 ℃) を有する 原料 ジオルガノ ポリ シロキ サン 1 0 0 0 8、2 ーメルカブト エタノール 1 6 8、 ベンソフ エノン 4 8、 さらにトルエン 1 0 0 0 8 をフラス コに仕込み、 前例 と同様にして 光照射 し反応 させ たところ、 上記原料 ジオルガノ ポリ シロキ サンの 分子館 両末 紫が 式

$$_{\rm HO\,(CH_2)_2}^{\rm Me}$$
 $_{\rm I}^{\rm HO\,(CH_2)_2}$ $_{\rm SIO-I}^{\rm SIO-I}$

で示される構造のものに変換され、主緒が同機の 構造のものからなる粘度2000センチポイズ

-13-

鎖され、主館がシメテルシロキサン単位 6 5 モル %とシフェニルシロキサン単位 3 5 モル%から構成されてなる粘度 1 9 0 0 センチボイズ (25℃)を有する原料シオルガノボリシロキサン 7 0 0 8、2 ーメルカプトエタノール 1 3 3 8、光反応促進 別としてのペンプフェノン 2 8、さらに反応媒体としてのトルエン 7 0 0 8 をフラスコに仕込み、ついでこのフラスコ内に上部から 1 0 0 Wの高圧 水銀灯を挿入し 2 時間限射して反応させた。

反応混合物からトルエンを減圧下に留去したと ころ、上紀原料シオルガノポリシロキサンの分子 鎖両末端が式

で示される構造のものに変換され、主盤が同様の 構造のものからなる粘度 2 5 0 0 センチポイズを 有するヒドロキシ基質換有機基含有ジオルガノポ

-12-

(25℃)を有するヒドロキン蒸龍換有機基含有 ジオルガノポリシロキサンが10058得5れた。 合成例3

〔オルガノポリシロキサンの合成〕

分子館両末端がジメチルビニルシロキシ基で針館され、主網がジメチルシロキサン単位 8 5 モル%とジフエニルシロキサン単位 1 5 モル%から構成されてなる粘度 3 0 0 センチポイズ (2 5 で)を有する原料ジオルガノボリシロキサン 8 0 0 g。2 ーメルカブトエタノール 4 0 g。ペンソフェノン 5 g。さらにトルエン 8 0 0 gをフラスコに仕込み、前例と同様にして光風射し反応させたところ、上記原料ジオルガノボリシロキサンの分子館面実際が式

で示される構造のものに変換され、主角が同様の

-14-

特別昭56- 14550(5)

機造のものからなる粘度800センチポイズ(25℃)を有するヒドロキシ基関換有機基合有ジオルガノポリシロキサンが830g得られた。

〔シリコーン変性アクリル樹脂の合成〕

合成例1で得たヒドロキレ基置換有機基合有レ (部は重量部を示す、以下同様) オルガノポリシロキサン40部とキレレン304 部を反応器に仕込み、窒素ガスふん囲気にて内温 125~130℃に昇温し、これに下配混合溶液 を3時間を要して一定速度で満下した。

メタクリル酸		40部
メタクリル酸メチル	1	8 0
メタクリル酸プチル		8 0
スチレン		60
アクリル酸ー2ーとドロキシエチル		4 0
α, α'-アソビスイゾブチロニトリル		1 1
ジーちープテルパーオキサイド		2

施下終了後同温度で5時間反応を続けてシリコー

-15-

ジーもープチルパーオキサイド 2 橋下終了後、同温度で 5 時間反応を続けて シリコーン変性アクリル樹脂 8 2 0 部を得た。このものの物性は下記のとおりであつた。

固型分

5 9.8 %

粘度

x

ヒドロキシル価

2 3

合成例 6

〔シリコーン変性アクリル樹脂の合成〕

合成例2で得たヒドロキシ基置換有機基含有シオルガノボリシロキサン42部、テスロイド795 [徳島精油舞製、アクリル樹脂、粘度R、酸価7.0、ヒドロキシル価72、60%キシレン溶液) 700部を反応器に仕込み、130~180℃で約5時間反応させてシリコーン変性アクリル樹脂742部を得た。このものを固型分が60重量%になるようにキシレンで希釈した。

粘度

0

-17-

ン変性アクリル樹脂核 7 5 5 部を得た。このものの物性は下記に示すとおりであつた。

周型分

6 0. 5 %

粘 度(注)

T

ヒドロキシル価

2 5

(注) 粘度はガードナ粘度計による値(25℃)、 以下同様。

合成例 5

〔シリコーン変性アクリル樹脂の合成〕

合成例1で得たヒドロキャ基原換有機基合有ジ オルガノポリレロキサン80部とキレレン331 部を反応器に仕込み、125~130℃に昇温し、 これに下配視合落液を3時間を要して満下した。

アクリル酸	40部
メタクリル酸メチル	120
アクリル酸プチル	200
アクリル酸-2-ヒドロキシエチル	4 0
α, α'ーアゾピスイソプチロニトリル	1 1

-16-

酸価

6. 3

ヒドロキシル価

6 6

合成例7

[レリコーン変性アクリル樹脂の合成]

合成例 3 で得たヒドロキレ系象換有機基合有シオルガノボリシロキサン 4 0 部とキシレン 3 0 4 部を反応器に仕込み、合成例 5 と同様の混合溶液を 3 時間製して添下し反応させてシリコーン変性アクリル制脂液 7 5 5 部を得た。このものの物性は下紀のとおりであつた。

問型分

6 0.0 %

粘 度

L

2 5

ヒドロキシル価

実施例 1

合成例4で得たシリコーン変性アクリル樹脂族 88部とデスモジエルL12部を関型分が40% になるように希釈した。このワニスをコート紙 (神崎製紙舞製、ミラーコート紙、米坪1309/m1

-18-

特開昭56-14550(6)

に塗襲が10月になるように塗工し、無風乾燥器中で150点×1分硬化して工程剝離紙を得た。 (2) このときの光於(村上色彩技術研究所製、75°) は103%であつた。

また、この剝離紙上に一液型ポリウレタン溶液 (大日本インキ化学工業等製、クリスポン 5516 s)を塗膠が20月になるよう塗工し、無風乾燥 器中で130℃×2分乾燥して剝離力試験に供し た。このときの剝離力は289/30年であつた。 また、くり返し使用後の3回目の剝離力は509 /30年であつた。

実施例2

合成例 6 で得たシリコーン変性アクリル樹脂 7 3 部とデスモジュール 2 7 部便用し、実施例 1 と同様にして工程例離紙を作成し、同様に光沢、 例 離力を創定したところ、光沢 1 0 3 %、 剝離力 2 3 9 / 3 cm、くり返し使用 3 回目の剝離力は 5 0 9 / 3 cmであつた。

-19-

工程紙用制能刺テスピール 8p94P(徳島精油無製、光沢型アミノアクリル樹脂)100部にドライヤー50を5部配合して、実施例1と同様にして工程制機紙を作成し、同様に光沢、剔離力を測定したところ、光沢99%、制離力300g/30に以上、くり返し使用3回目は剝離しなかった。

比較例 2

テスロイド795を100部とデスモジュール Lを41部使用し、実施例1と同様にして工程剝 離紙を作成し、同様に光沢、剝離力を測定したと ころ、光沢103%、剁離力3008/3cm以上、 くり返し使用3回目の剝離力3008/3cm以上 であった。

> 代理人 弁理士 山 本 亮 宣言理 資本等

77.940. 合

合成例5で得たシリコーン変性アクリル樹脂50部とデスロイド795を50部、デスモシュール L28部を5部使用し、実施例1と同様にして工程剝離紙を作成し、同様に光沢、剝離力を創定したところ、光沢103%、剝数力259/3cm、くり返し使用3回目の剝離力509/3cmであつた。

実施例 4

比較例1

合成例7で得たシリコーン変性アクリル増脂39部、トクレノール2411-60 (徳島精油増製、ヤレ油変性アルキド樹脂、油長33、60%キレレン溶核)39部、デスモンユールレ22 部を使用し、実施例1と同様にして工程別離紙を作成し、同様に光沢、剣雕力を測定したところ、光沢101%、頻雕力358/3cm、くり返し使用3回目の剣雕力808/3cmであつた。

- 20 -